PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2002-283730

(43)Date of publication of application: 03.10.2002

(51)Int.CI.

B41M 5/26 C07C 33/044 C07C 33/046 CO7C 43/178

(21)Application number: 2001-087496

(71) Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22) Date of filing:

26.03.2001

(72)Inventor: SHIMADA KOICHI

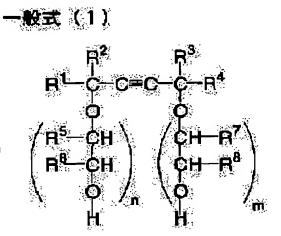
(54) THERMAL RECORDING MATERIAL

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce a face-shaped

damaged.

SOLUTION: A thermal recording material is characterized by having a protective layer which contains acetylene glycol represented by following formula (1), as to the thermal recording material which is provided with a thermal recording layer and the protective layer on a substrate. (wherein, R1-R4 are H-atom, C1-8 branched, straight chain or cyclic nonsubstituted or substituted alkyl, C6-10 nonsubstituted or substituted allyl; R5-R8 are H-atom or methyl radical, and n and m are independently integer of 0-50).



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-283730 (P2002-283730A)

(43)公開日 平成14年10月3日(2002.10.3)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		テーマコート*(参考)
B41M	5/26		C07C	33/044	2 H 0	26
C07C	33/044			33/046	4 H 0	06
	33/046			43/178	D	
	43/178		B41M	5/18	101E	

		審査請求	未請求 請求項の数2 OL (全 20 頁)
(21)出願番号	特願2001-87496(P2001-87496)	(71) 出願人	000005201 富士写真フイルム株式会社
(22)出願日	平成13年3月26日(2001.3.26)		神奈川県南足柄市中沼210番地
		(72)発明者	島田 浩一 静岡県富士宮市大中里200番地 富士写真 フイルム株式会社内
		(74)代理人	100079049
			弁理士 中島 淳 (外3名)
		Fターム(参	考) 2H026 DD42 DD55 FF01 FF11
			4H006 AA01 AA03 AB93 FE11 FG29
	,		GP01

(54) 【発明の名称】 感熱記録材料

(57) 【要約】

【課題】 面状故障を低減する。

【解決手段】 支持体上に感熱記録層と保護層とを設けた感熱記録材料において、該保護層が下記一般式(1)で表されるアセチレングリコールを含むことを特徴とする感熱記録材料。

【化1】

一般式(1)

(式中、R¹~R⁴は水素原子、炭素数1~8の分岐、直 鎖又は環状の無置換又は置換アルキル基、炭素数6~1 0の無置換又は置換アリール基を表し、R⁵~R⁸は水素 原子又はメチル基を表し、n及びmはそれぞれ独立に0 ~50の整数を表す。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に感熱記録層と保護層とを設けた感熱記録材料において、該保護層が下記一般式(1)で表されるアセチレングリコールを含むことを特徴とする感熱記録材料。

【化1】

一般式(1)

(式中、R¹~R⁴は水素原子、炭素数1~8の分岐、直鎖又は環状の無置換又は置換アルキル基、炭素数6~10の無置換又は置換アリール基を表し、R⁵~R⁸は水素原子又はメチル基を表し、n及びmはそれぞれ独立に0~50の整数を表す。)

【請求項2】 前記R²及びR³はメチル基であり、前記 20 R¹及びR⁴はイソブチル基であり、n及びmが0であることを特徴とする請求項1に記載の感熱記録材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は感熱記録材料に係 り、さらに詳しくは、支持体上に感熱記録層及び保護層 を有する、塗布ムラのない感熱記録材料に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】感熱記録はその記録装置が簡便で信頼性が高くメンテナンスが 30不要であることから近来発展してきており、それに用いられる感熱記録材料としては従来から電子供与性無色染料と電子受容性化合物との反応を利用したもの、ジアゾニウム塩化合物とカプラーとの反応を利用したものなどが広く知られている。

【0003】これら従来の感熱記録材料では、保護層が 感熱記録層にはじかれることに起因する面状故障(塗布 ムラ)がある割合で発生していた。

【0004】本発明の目的は、この塗布ムラが低減された感熱記録材料を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記した 目的を達成するために鋭意検討した結果、特定の界面活 性剤を保護層へ添加することが有効であることを見出 し、本発明を完成するに至った。

【0006】すなわち、本発明の感熱記録材料は、支持体上に感熱記録層と保護層とを設けた感熱記録材料において、該保護層が下記一般式(1)で表されるアセチレングリコールを含むことを特徴とする。

[0007]

[化2]

一般式 (1)

【0008】(式中、R¹~R⁴は水素原子、炭素数1~8の分岐、直鎖又は環状の無置換又は置換アルキル基、炭素数6~10の無置換又は置換アリール基を表し、R⁵~R⁸は水素原子又はメチル基を表し、n及びmはそれぞれ独立に0~50の整数を表す。)

前記R²及びR³はメチル基であり、前記R¹及びR⁴はイ ソブチル基であり、n及びmが0であることが好まし い。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明の感熱記録材料の好ましい実施の形態について説明する。

【0010】本発明の感熱記録材料は、支持体上に感熱記録層と保護層とを設けた感熱記録材料であり、この保護層は、少なくとも下記一般式(1)で表されるアセチレングリコールを含む。

[0011]

【化3】

一般式(1)

【0012】式中、n及びmが0~50の整数を示し、0~4の整数であることが好ましい。

【0013】また、 $R^1 \sim R^4$ は水素原子、炭素数 $1 \sim 8$ の分岐、直鎖又は環状の無置換又は置換アルキル基、炭素数 $6 \sim 10$ の無置換又は置換アリール基を表す。アルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、n-プロビル基、イソプロビル基、n-プチル基、イソプチル基、シクロヘキシル基等が挙げられる。また、アリール基の具体例としては、フェニル基、ナフチル基が挙げられる。また、置換基の例としては、エーテル基、エステル基等が挙げられる。

【0014】これらの中で、R²及びR³はメチル基であり、R¹及びR⁴はイソブチル基であり、n及びmが0であることが好ましい。

【0015】以下に、一般式(1)で表されるアセチレ 50 ングリコールの具体例を挙げるが、本発明はこれらに限

定されない。 【0016】 【化4】 CH₃ CH₃ CH₃ CH

【0017】-他の成分-

保護層は、上記界面活性剤の他、バインダー、顔料、滑剤、分散剤、蛍光増白剤、金属石鹸、硬膜剤、紫外線吸収剤、架橋剤等を含有してなる。

【0018】前記バインダーとしては、例えば、酢酸ビ ニルーアクリルアミド共重合体、珪素変性ポリビニルア ルコール、澱粉、変性澱粉、メチルセルロース、カルボ キシメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、 ゼラチン類、アラビアゴム、カゼイン、スチレンーマレ イン酸共重合体加水分解物、スチレン-マレイン酸共重 合物ハーフエステル加水分解物、イソブチレンー無水マ レイン酸共重合体加水分解物、ポリアクリルアミド誘導 体、ポリビニルピロリドン、ポリスチレンスルホン酸ソ ーダ、アルギン酸ソーダなどの水溶性高分子及びスチレ ンープタジエンゴムラテックス、アクリロニトリループ タジエンゴムラテックス、アクリル酸メチループタジエ ンゴムラテックス、酢酸ビニルエマルジョン等の合成ゴ ムラテックス、合成樹脂エマルジョン等が挙げられる。 【0019】前記パインダーの中でも、ポリビニルアル コール又はその誘導体が好ましく、具体的には、特開2 000-118133号に記載のもの等が挙げられる。 【0020】前記顔料としては、特に制限はないが、例 えば、カオリン、焼成カオリン、タルク、ロウ石、ケイ ソウ土、炭酸カルシウム、水酸化アルミニウム、水酸化 マグネシウム、酸化亜鉛、リトポン、非晶質シリカ、コ ロイダルシリカ、焼成石コウ、シリカ、炭酸マグネシウム、酸化チタン、アルミナ、炭酸バリウム、硫酸バリウ

ム、マイカ、マイクロバルーン、尿素 - ホルマリンフィ ラー、ポリエステルパーティクル、セルロースフィラー 等が挙げられる。

【0021】前記パインダーの含有量としては、保護層中の顔料に対して、10~500質量%が好ましく、50~400質量%がより好ましい。

【0022】また、耐水性を更に向上させる目的で、架橋剤及びその反応を促進させる触媒を併用することが有効であり、該架橋剤としては、例えば、エポキシ化合物、ブロックドイソシアネート、ビニルスルホン化合物、アルデヒド化合物、メチロール化合物、硼酸、カルボン酸無水物、シラン化合物、キレート化合物、ハロゲン化物等が挙げられ、保護層形成用の塗布液のpHを5.5~9.5に調整できるものが好ましい。触媒としては、公知の酸、金属塩等が挙げられ、上記同様に塗布液のpHを5.5~9.5に調整できるものが好ましい。

【0023】前記滑剤としては、例えば、ステアリン酸 亜鉛、ステアリン酸カルシウム、パラフィンワックス、 ポリエチレンワックス等が好適に挙げられる。

【0024】また、保護層は他の界面活性剤を含有していてもよく、他の界面活性剤としては、フッ素含有界面活性剤等が好適に挙げられる。保護層形成用の塗布液

(保護層用塗布液)は、前記各成分を混合して得られる。更に、必要に応じて離型剤、ワックス、撥水剤等を加えてもよい。保護層の乾燥塗布量としては、0.2~7g/m²が好ましく、1~4g/m²がより好ましい。該乾燥塗設量が、0.2g/m²未満であると、耐水性が維持できないことがあり、7g/m²を超えると、著しく熱感度が低下することがある。保護層の塗布形成後、必要に応じてキャレンダー処理を施してもよい。

【0025】 (感熱記録層) 感熱記録層は、発色成分を含んでなり、必要に応じて、バインダー、塩基等の他の成分を含んでなる。前記発色成分としては、(1)ジアゾニウム塩化合物と該ジアゾニウム塩化合物とカップリング反応して発色させるカプラーとの組合せ、(2)電子供与性染料前駆体と該電子供与性染料前駆体と反応して発色させる電子受容性化合物との組合せ等が好適に挙げられる。

【0026】 [ジアゾニウム塩化合物] 前記ジアゾニウム塩化合物としては、下記式(2)で表される化合物が挙げられる。

 $[0\ 0\ 2\ 7]\ A\ r - N_2^+\ X^-\ \cdots (2)$

(式中、Arは芳香族部分を表し、X⁻は酸アニオンを表す。)

該ジアゾニウム塩化合物は、加熱により後述のカプラーとカップリング反応を起こして発色し、また光によって分解する化合物である。これらはAr部分の置換基の位置や種類によって、その最大吸収波長を制御することが可能である。

【0028】塩を形成するジアゾニウムの具体例として は、4-(p-トリルチオ)-2,5-ジプトキシベン ゼンジアゾニウム、4-(4-クロロフェニルチオ)- 10 2, 5-ジブトキシベンゼンジアゾニウム、4-(N, N-ジメチルアミノ) ベンゼンジアゾニウム、4-(N, N-ジエチルアミノ) ベンゼンジアゾニウム、4 - (N, N-ジプロピルアミノ) ベンゼンジアゾニウ ム、4- (N-メチル-N-ベンジルアミノ) ベンゼン ジアゾニウム、4- (N, N-ジベンジルアミノ) ベン ゼンジアゾニウム、4-(N-エチル-N-ヒドロキシ エチルアミノ) ベンゼンジアゾニウム、4-(N, N-ジエチルアミノ) -3-メトキシベンゼンジアゾニウ ム、4-(N, N-ジメチルアミノ)-2-メトキシベ 20 ンゼンジアゾニウム、4 - (N-ベンゾイルアミノ) -2. 5-ジエトキシベンゼンジアゾニウム、4-モルホ リノー2, 5-ジプトキシベンゼンジアゾニウム、4-アニリノベンゼンジアゾニウム、4- [N-(4-メト キシベンゾイル) アミノ] -2, 5-ジエトキシベンゼ ンジアゾニウム、4-ピロリジノ-3-エチルベンゼン ジアゾニウム、4-[N-(1-メチル-2-(4-メ トキシフェノキシ) エチル) - N - ヘキシルアミノ] -2-ヘキシルオキシベンゼンジアゾニウム、4-[N-(2-(4-メトキシフェノキシ) エチル) -N-ヘキ 30 シルアミノ] -2-ヘキシルオキシベンゼンジアゾニウ ム、2-(1-エチルプロピルオキシ)-4-[ジー (ジ-n-ブチルアミノカルボニルメチル) アミノ] ベ ンゼンジアゾニウム、2-ベンジルスルホニルー4-ル)] アミノベンゼンジアゾニウム等が挙げられる。

【0030】また、ジアゾニウム塩化合物は、炭素原子数が12以上で水に対する溶解度が1%以下で、かつ酢酸エチルに対する溶解度が5%以上であることが望ましい。

【0031】尚、ジアゾニウム塩化合物は、一種単独で用いてもよいし、色相調整等の目的に応じて、二種以上を併用することもできる。

6

【0032】前記ジアゾニウム塩化合物の中でも、色素の色相、画像保存性、画像定着性の点で、下記構造式(1)~(3)で表されるジアゾニウム塩化合物がより好ましい。

[0033]

【化5】

構造式(1)

構造式 (2)

機造式(3)

【0034】前記構造式(1)中、Arは、置換若しくは無置換のアリール基を表す。

【0035】置換基としては、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、カルボアミド基、スルホニル基、スルファモイル基、スルホンアミド基、ウレイド基、ハロゲン原子、アミノ基、ヘテロ環基等が挙げられ、これら置換基は更に置換されていてもよい。

【0036】前記Arで表されるアリール基としては、 炭素原子数6~30のアリール基が好ましく、例えば、 フェニル基、2ーメチルフェニル基、2ークロロフェニル基、2ーメトキシフェニル基、2ープトキシフェニル 基、2ー(2ーエチルヘキシルオキシ)フェニル基、2ーオクチルオキシフェニル基、3ー(2,4ージーtーペンチルフェノキシエトキシ)フェニル基、4ークロロフェニル基、2,4,6ートリメチルフェニル基、3ークロロフェニル基、3ートリメチルフェニル基、3ークロロフェニル基、3ーメチルフェニル基、3ーシアノフェニル基、3ージクロロフェニル基、3ージクロロフェニル基、3,5ージクロロフェニル基、3,4ージメトキシフェニル基、3ー(ジブチルアミノカルボニルメトキシ)フェニル基、4ーシアノフェニル基、4ーメチ ルフェニル基、4ーメトキシフェニル基、4ープトキシ フェニル基、4-(2-エチルヘキシルオキシ)フェニ ル基、4-ベンジルフェニル基、4-アミノスルホニル フェニル基、4-N,N-ジプチルアミノスルホニルフ ェニル基、4-エトキシカルボニルフェニル基、4-(2-エチルヘキシルカルボニル) フェニル基、4-フ ルオロフェニル基、3-アセチルフェニル基、2-アセ チルアミノフェニル基、4- (4-クロロフェニルチ オ) フェニル基、4- (4-メチルフェニル) チオー 2. 5-プトキシフェニル基、4-(N-ペンジルーN 10 ーメチルアミノ)-2-ドデシルオキシカルボニルフェ ニル基等が挙げられる。但し、本発明においてはこれら に限定されるものではない。

7

【0037】また、これらの基は、更に、アルキルオキ シ基、アルキルチオ基、置換フェニル基、シアノ基、置 換アミノ基、ハロゲン原子、ヘテロ環基等により置換さ れていてもよい。

【0038】前記構造式(1)中、R²¹及びR²²は、そ れぞれ独立に置換若しくは無置換のアルキル基、置換若 しくは無置換のアリール基を表す。R²¹ 及びR²² は、同 20 一であってもよいし異なっていてもよい。

【0039】置換されている場合の置換基としては、ア ルコキシ基、アルコキシカルポニル基、アルキルスルホ ニル基、置換アミノ基、置換アミド基、アリール基、ア リールオキシ基等が挙げられる。但し、これらに限定さ れるものではない。

【0040】前記R21、R22で表されるアルキル基とし ては、炭素原子数1~18のアルキル基が好ましく、例 えば、メチル基、トリフルオロメチル基、エチル基、プ ロピル基、イソプロピル基、ブチル基、secーブチル 30 基、t-ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、シク ロペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、オクチ ル基、 t ーオクチル基、2 ーエチルヘキシル基、ノニル 基、オクタデシル基、ベンジル基、4ーメトキシベンジ ル基、トルフェニルメチル基、エトキシカルボニルメチ ル基、ブトキシカルポニルメチル基、2-エチルヘキシ ルオキシカルポニルメチル基、2′, 4′-ジイソペン チルフェニルオキシメチル基、2′, 4′-ジーtープ・ チルフェニルオキシメチル基、ジベンジルアミノカルボ ニルメチル基、2, 4 ージー t ーアミルフェニルオキシ 40 プロピル基、エトキシカルボニルプロピル基、1-

(2', 4' -ジーt-アミルフェニルオキシ) プロピ ル基、アセチルアミノエチル基、2-(N,N-ジメチ ルアミノ) エチル基、2- (N, N-ジエチルアミノ) プロピル基、メタンスルホニルアミノプロピル基、アセ チルアミノエチル基、2-(N, N-ジメチルアミノ) エチル基、2- (N, N-ジエチルアミノ) プロピル基 等が挙げられる。

【0041】前記R²¹、R²²で表されるアリール基とし ては、炭素原子数6~30のアリール基が好ましく、例 50 基、アルキルチオ基、置換フェニル基、シアノ基、置換

えば、フェニル基、2-メチルフェニル基、2-クロロ フェニル基、2-メトキシフェニル基、2-ブトキシフ ェニル基、2- (2-エチルヘキシルオキシ) フェニル 基、2-オクチルオキシフェニル基、3-(2,4-ジ — t ーペンチルフェノキシエトキシ) フェニル基、4 ー クロロフェニル基、2,5-ジクロロフェニル基、2, 4, 6-トリメチルフェニル基、3-クロロフェニル 基、3-メチルフェニル基、3-メトキシフェニル基、 3-プトキシフェニル基、3-シアノフェニル基、3-(2-エチルヘキシルオキシ) フェニル基、3, 4-ジ クロロフェニル基、3,5-ジクロロフェニル基、3, 4-ジメトキシフェニル基、3- (ジブチルアミノカル ボニルメトキシ) フェニル基、4-シアノフェニル基、 4ーメチルフェニル基、4ーメトキシフェニル基、4ー. プトキシフェニル基、4-(2-エチルヘキシルオキ シ) フェニル基、4ーベンジルフェニル基、4ーアミノ スルホニルフェニル基、4 - N, N - ジブチルアミノス ルホニルフェニル基、4-エトキシカルボニルフェニル 基、4-(2-エチルヘキシルカルボニル)フェニル 基、4-フルオロフェニル基、3-アセチルフェニル 基、2-アセチルアミノフェニル基、4-(4-クロロ フェニルチオ)フェニル基、4-(4-メチルフェニ ル) チオー2, 5ープトキシフェニル基、4-(N-ベ ンジルーN-メチルアミノ) -2-ドデシルオキシカル ボニルフェニル基等が挙げられる。但し、これらに限定 されるものではない。

【0042】前記構造式(2)中、R²⁴、R²⁵及びR²⁶ は、それぞれ独立に置換若しくは無置換のアルキル基、 置換若しくは無置換のアリール基を表し、R²⁴ 、R²⁵ 及 びR²⁶ は、同一であってもよいし異なっていてもよい。 【0043】置換されている場合の置換基としては、例 えば、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、ア リール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アシル 基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、カルボ アミド基、スルホニル基、スルファモイル基、スルホン アミド基、ウレイド基、ハロゲン原子、アミノ基、ヘテ ロ環基等が挙げられる。

【0044】前記R²⁴、R²⁵及びR²⁶で表されるアルキ ル基としては、炭素原子数1~18のアルキル基が好ま しく、例えば、前記構造式(1)中の R²¹ 、 R²² で表さ れるアルキル基、及び1-メチル-2-(4-メトキシ フェノキシ) エチル基、ジーn-ブチルアミノカルポニ ルメチル基、ジーn-オクチルアミノカルボニルメチル 基等が挙げられる。

【0045】前記R²⁴、R²⁵及びR²⁶で表されるアリー ル基は、前記構造式(1)中の R 21 、 R 22 で表されるア リール基と同義である。但し、これらに限定されるもの ではない。

【0046】また、これらの基は、更にアルキルオキシ

アミノ基、ハロゲン原子、ヘテロ環基等により置換され ていてもよい。

【0047】前記構造式(2)中、Yは水素原子、OR ²³ 基を表し、R²³ は、置換若しくは無置換のアルキル 基、置換若しくは無置換のアリール基を表す。

【0048】 置換されている場合の置換基としては、例えば、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、カルボアミド基、スルホニル基、スルファモイル基、スルホン10アミド基、ウレイド基、ハロゲン原子、アミノ基、ヘテロ環基等が挙げられる。

【0049】前記Yの中でも、色相調節の点で、水素原子、R²³がアルキル基であるアルキルオキシ基が好ましい。

【0050】前記 R^{23} で表されるアルキル基は、前記構造式 (1) 中の R^{21} 、 R^{22} で表されるアルキル基と同義である。但し、これらに限定されるものではない。

【0051】前記R²³で表されるアリール基は、前記構造式(1)中のR²¹、R²²で表されるアリール基と同義 20である。但し、これらに限定されるものではない。また、これらのアリール基は、更にアルキルオキシ基、アルキルチオ基、置換フェニル基、シアノ基、置換アミノ基、ハロゲン原子、ヘテロ環基等により置換されていてもよい

【0052】前記構造式(3)中、R²⁷ 及びR²⁸ は、それぞれ独立に置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアリール基を表し、R²⁷ 及びR²⁸ は同一であってもよいし異なっていてもよい。

【0053】置換されている場合の置換基としては、例 30 えば、アルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリール基、アリールオキシ基、アリールチオ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、カルボアミド基、スルホニル基、スルファモイル基、スルホンアミド基、ウレイド基、ハロゲン原子、アミノ基、ヘテロ環基等が挙げられる。

【0054】前記R²⁷ 、R²⁸ で表されるアルキル基は、 前記構造式(1)中のR²¹ 、R²² で表されるアルキル基 と同義である。但し、これらに限定されるものではな

【0055】前記R²⁷、R²⁸で表されるアリール基は、前記構造式(1)中のR²¹、R²²で表されるアリール基と同義である。但し、これらに限定されるものではない。また、これらのアリール基は、更にアルキルオキシ基、アルキルチオ基、置換フェニル基、シアノ基、置換

アミノ基、ハロゲン原子、ヘテロ環基等により置換され ていてもよい。

【0056】前記構造式(1)~(3)において、X-は酸アニオンを表し、該酸アニオンとしては、炭素原子数1~9のポリフルオロアルキルカルボン酸、炭素原子数1~9のポリフルオロアルキルスルホン酸、四フッ化ホウ素、テトラフェニルホウ素、ヘキサフルオロリン酸、芳香族カルボン酸、芳香族スルホン酸等が挙げられる。中でも、結晶性の点でヘキサフルオロリン酸が好ましい。

【0057】以下に、前記構造式(1)~(3)で表されるジアゾニウム塩化合物の具体例を示すが、本発明においては、これらに限定されるものではない。

[0058]

(1)
$$-2$$
 $OC_4H_9(n \cdot)$ $N_2^+ PF_6^ n \cdot C_4 H_9O$

(1)
$$-3$$
 $CON(C_2H_6)_2$ $OC_4H_8(n-)$ $S-V_2^+PF_6^ n-C_4H_9O$

(1)
$$-4$$

 C_2H_5 $OC_4H_9(n-1)$

$$C_4H_9CHCH_2S - N_2^+PF_8$$

$$C_4H_9O$$

【0059】 【化7】

(2) -1

$$n - C_6H_{13}$$
 $N - C_6H_{13}$
 $N - C_6H_{13}$

(2)
$$-2$$

$$n - C_6H_{13}$$

$$CH_3O - CH_2CH$$

$$CH_3 - CH_3CH$$

$$CH_3 - CH_3CH$$

[0060]

【化8】

13

(2) - 5

(2) - 6

$$C_2H_5$$

 $OCH_2CHC_4H_9(n-)$
 $NC-CH_2CH_2$
 $NC-CH_2CH_2$
 $NC-CH_2CH_2$

(2) - 7

(2) - 8

n-C₄H₉O

[0061]

(2) - 10

OC4H_B(n -)

(3) - 1

【0062】前記構造式 (1) ~ (3) で表されるジア 以上を併用してもよい。更に、色相調整等の諸目的に応 ゾニウム塩化合物は、一種単独で用いてもよいし、二種 50 じて、構造式 (1) ~ (3) で表されるジアゾニウム塩

環を形成していてもよい。E¹とE²で形成される環としては、5員若しくは6員の炭素環又は複素環が好ました。

16

化合物と既存の他のジアゾニウム塩化合物とを併用してもよい。前記ジアゾニウム塩化合物の塗布量としては、感熱記録層中に $0.05\sim2$ g/m²が好ましく、 $0.1\sim1$ g/m²がより好ましい。該含有量が、0.05 g/m²未満であると、十分な発色濃度が得られないことがあり、2 g/m²を超えると、塗布液の塗布適性が劣化することがある。

【0063】 [カプラー] 前述のジアゾニウム塩化合物とカップリング反応して色素を形成し発色させるカプラーとしては、塩基性雰囲気及び/又は中性雰囲気の下で 10ジアゾニウム塩化合物とカップリングして色素を形成し得るものであれば、いずれの化合物も用いることができる。

【0064】ハロゲン化銀写真感光材料に用いられる、いわゆる4当量カプラーは全てカプラーとして使用可能であり、色相等の目的に合致する範囲で適宜選択することができる。例えば、カルボニル基の隣にメチレン基を有する、いわゆる活性メチレン化合物、フェノール誘導体、ナフトール誘導体等が挙げられる。

【0065】中でも、下記式(3)で表される化合物、又は該化合物の互変異性体は特に好ましい。

【0066】E¹-CH₂-E² …(3) 前記式(3)中、E¹及びE²は、それぞれ独立に電子吸引 性基を表し、互いに同一であっても異なっていてもよ

【0067】前記電子吸引性基は、Hammettoの 値が正である置換基を指し、例えば、アセチル基、プロ ピオニル基、ピバロイル基、クロロアセチル基、トリク ロロアセチル基、トリフルオロアセチル基、1-メチル シクロプロピルカルボニル基、1-エチルシクロプロピ 30 ルカルボニル基、1-ベンジルシクロプロピルカルボニ ル基、ベンゾイル基、4-メトキシベンゾイル基、テノ イル基等のアシル基、メトキシカルポニル基、エトキシ カルボニル基、2-メトキシエトキシカルボニル基、4 ーメトキシフェノキシカルポニル基等のアルコキシカル ボニル基、カルバモイル基、N, N-ジメチルカルバモ イル基、N, N-ジエチルカルバモイル基、N-フェニ ルカルバモイル基、N- [2, 4-ビス (ペンチルオキ シ) フェニル] カルバモイル基、N- [2, 4-ビス (オクチルオキシ) フェニル] カルバモイル基、モルホ 40 リノカルボニル基等のカルバモイル基、メタンスルホニ ル基、ペンゼンスルホニル基、トルエンスルホニル基等 のアルキルスルホニル基またはアリールスルホニル基、 ジエチルホスホノ基等のホスホノ基、ベンゾオキサゾー ルー2-イル基、ベンゾチアゾールー2-イル基、3, 4-ジヒドロキナゾリン-4-オン-2-イル基、3, 4-ジヒドロキナゾリン-4-スルホン-2-イル基等 の複素環基、ニトロ基、イミノ基、シアノ基が好適に挙 げられる。

【0068】また、前記E'及びE'は、互いに結合して 50

【0069】前記カプラーの具体例としては、レゾルシ ン、フロログルシン、2, 3ージヒドロキシナフタレ ン、2,3-ジヒドロキシナフタレン-6-スルホン酸 ナトリウム、1ーヒドロキシー2-ナフトエ酸モルホリ ノプロピルアミド、2ーヒドロキシー3ーナフタレンス ルホン酸ナトリウム、2-ヒドロキシー3-ナフタレン スルホン酸アニリド、2-ヒドロキシ-3-ナフタレン スルホン酸モルホリノプロピルアミド、2-ヒドロキシ - 3-ナフタレンスルホン酸-2-エチルヘキシルオキ シプロピルアミド、2-ヒドロキシー3ーナフタレンス ルホン酸-2-エチルヘキシルアミド、5-アセトアミ ドー1ーナフトール、1ーヒドロキシー8ーアセトアミ ドナフタレン-3, 6-ジスルホン酸ナトリウム、1-ヒドロキシー8-アセトアミドナフタレン-3,6-ジ スルホン酸ジアニリド、1,5-ジヒドロキシナフタレ ン、2-ヒドロキシー3-ナフトエ酸モルホリノプロピ ルアミド、2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸オクチルア ミド、2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸アニリド、5, 5-ジメチルー1,3-シクロヘキサンジオン、1,3 ーシクロペンタンジオン、5ー(2-n-テトラデシル オキシフェニル) -1, 3-シクロヘキサンジオン、5 -フェニル-4-メトキシカルポニル-1,3-シクロ ヘキサンジオン、5-(2,5-ジ-n-オクチルオキ シフェニル) -1, 3-シクロヘキサンジオン、<math>N, N'-ジシクロヘキシルバルビツール酸、N, N'-ジ ーn-ドデシルバルビツール酸、N-n-オクチル-N'-n-オクタデシルバルビツール酸、N-フェニル -N'- (2, 5-ジーn-オクチルオキシフェニル) バルビツール酸、N, N'ービス(オクタデシルオキシ カルポニルメチル) バルビツール酸、1-フェニル-3 ーメチルー5ーピラゾロン、1ー(2, 4,6ートリク ロロフェニル) -3-アニリノ-5-ピラゾロン、1-(2, 4, 6-トリクロロフェニル) -3-ベンズアミ ドー5-ピラゾロン、6-ヒドロキシー4-メチルー3 ーシアノー1ー (2-エチルヘキシル) -2-ピリド ン、2,4-ビスー(ベンゾイルアセトアミド)トルエ ン、1, 3ービスー (ピバロイルアセトアミドメチル) ベンゼン、ベンゾイルアセトニトリル、テノイルアセト ニトリル、アセトアセトアニリド、ベンゾイルアセトア ニリド、ピバロイルアセトアニリド、2-クロロー5-(N-n-ブチルスルファモイル) -1-ピバロイルア セトアミドベンゼン、1-(2-エチルヘキシルオキシ プロピル) -3-シアノ-4-メチル-6-ヒドロキシ -1, 2-ジヒドロビリジン-2-オン、1-(ドデシ ルオキシプロピル) -3-アセチル-4-メチル-6-ヒドロキシー1, 2ージヒドロビリジン-2-オン、1 - (4-n-オクチルオキシフェニル) - 3-tert

- ブチル-5-アミノピラゾール等が挙げられる。

【0070】前記カプラーの詳細については、特開平4-201483号、特開平7-223367号、特開平7-2233667号、特開平7-2233660号、特願平5-278608号、特願平5-297024号、特願平6-18670号、特願平6-18670号、特願平7-316280号、特願平8-027095号、特願平8-027096号、特願平8-030799号、

[0073]

特願平8-12610号、特願平8-132394号、 特願平8-358755号、特願平8-358756 号、特願平9-069990号等に記載されている。

【0071】以下に、前記式(3)で表されるカプラーの具体例を示すが、本発明においては、これらに限定されるものではない。

[0072]

【化11】

B-9

C₇H₁₅"0 OC₇H₁₅"

C₇H₁₅"0 H OC₇H₁₅"

 $\bigcap_{O} \bigcap_{O} \bigcap_{O} \bigcap_{C_B H_{17}^n}$

B-13

OCH,CON (CH,CH(C,H,C4H,"))

B-15

OCH2CON CH2CH(C2H3)C4H9"

[0074]

B-17

OCH2CON (CH2CH(C2H3)C1H3)) 2

B-19

R-21

B-23

50

22

[0075]

B-25

CON(C₈H₁₇^r)₂

ON N

CI CI

【0076】感熱記録層中におけるカプラーの含有量としては、ジアゾニウム塩化合物1質量部に対して、0.1~30質量部が好ましい。

【0077】本発明の感熱記録材料においては、前記ジアゾニウム塩化合物とカプラー(ジアゾ系発色剤)のほか、電子供与性染料前駆体と電子受容性化合物との組合せ(ロイコ系発色剤)を用いることもできる。例えば、支持体上に複数の感熱記録層を有する感熱記録材料において、その少なくとも1層をロイコ系発色剤を含む層として構成することができる。

【0078】 [電子供与性染料前駆体] 前記電子供与性 染料前駆体としては、例えば、トリアリールメタン系化 40 合物、ジフェニルメタン系化合物、チアジン系化合物、キサンテン系化合物、スピロピラン系化合物等が挙げられ、中でも、発色濃度が高い点で、トリアリールメタン系化合物、キサンテン系化合物が好ましい。具体的には、下記化合物が挙げられる。例えば、3,3ーピス(pージメチルアミノフェニル)ー6ージメチルアミノフタリド(即ちクリスタルバイオレットラクトン)、3,3ーピス(pージメチルアミノ)フタリド、3ー(pージメチルアミノフェニル)ー3ー(1,3ージメチルインドールー3ーイル)フタリド、3ー(pージメチルアミノフェニル)ー3ー(1,3ージメチルインドールー3ーイル)フタリド、3ー(pージメ 50

チルアミノフェニル) -3- (2-メチルインドールー 3-イル) フタリド、3- (o-メチル-p-ジエチル アミノフェニル) -3- (2-メチルインドール-3-イル) フタリド、4, 4'ーピス(ジメチルアミノ)ベ ンズヒドリンベンジルエーテル、N-ハロフェニルロイ コオーラミン、N-2, 4, 5-トリクロロフェニルロ イコオーラミン、ローダミン-B-アニリノラクタム、 ローダミン (pーニトロアニリノ) ラクタム、ローダミ ン-B- (p-クロロアニリノ) ラクタム、2-ベンジ ルアミノー6-ジエチルアミノフルオラン、2-アニリ ノー6ージエチルアミノフルオラン、2ーアニリノー3 -メチル-6-ジエチルアミノフルオラン、2-アニリ ノー3-メチルー6-シクロヘキシルメチルアミノフル オラン、2-アニリノ-3-メチル-6-イソアミルエ チルアミノフルオラン、2- (o-クロロアニリノ) -6-エチルアミノフルオラン、2-オクチルアミノー6 ーエチルアミノフルオラン、2-エトキシエチルアミノ - 3 - クロロー 2 - エチルアミノフルオラン、2 - アニ リノー3-クロロー6-エチルアミノフルオラン、ペン ゾイルロイコメチレンブルー、pーニトロペンジルロイ コメチレンブルー、3-メチルースピロージナフトピラ ン、3-エチルースピロージナフトピラン、3,3'-

公報、特開昭57-185430号公報に記載のものも

ジクロロースピロージナフトピラン、3ーベンジルスピロジナフトピラン、3ープロピルースピロージベンゾピラン等である。前記電子供与性染料前駆体の塗布量としては、既述のジアゾニウム塩化合物の場合と同様の理由から、感熱記録層中に0.1~1g/m²が好ましい。

【0079】 [電子受容性化合物] 前記電子受容性化合物としては、例えば、フェノール誘導体、サリチル酸誘導体、ヒドロキシ安息香酸エステル等が挙げられ、中でも特に、ビスフェノール類、ヒドロキシ安息香酸エステル類が好ましい。具体的には、下記化合物が挙げられる。

【0080】例えば、2,2-ビス(p-ヒドロキシフ ェニル) プロパン (即ち、ビスフェノールA)、4, 4' - (p-フェニレンジイソプロピリデン) ジフェノ ール (即ち、ビスフェノールP) 、2, 2ービス (p-ヒドロキシフェニル) ペンタン、2, 2-ビス (p-ヒ ドロキシフェニル) エタン、2, 2-ビス (p-ヒドロ キシフェニル) ブタン、2, 2-ピス (4'-ヒドロキ シー3', 5'ージクロロフェニル)プロパン、1,1 ービス (pーヒドロキシフェニル) シクロヘキサン、 1, 1-ビス (p-ヒドロキシフェニル) プロパン、 1, 1-ビス (p-ヒドロキシフェニル) ペンタン、 1, 1-ビス (p-ヒドロキシフェニル) -2-エチル ヘキサン、3,5-ジ(α-メチルベンジル)サリチル 酸及びその多価金属塩、3,5-ジ(tert-ブチ ル) サリチル酸及びその多価金属塩、3-α, α-ジメ チルベンジルサリチル酸及びその多価金属塩、p-ヒド ロキシ安息香酸ブチル、p-ヒドロキシ安息香酸ペンジ ル、p-ヒドロキシ安息香酸-2-エチルヘキシル、p フェニルフェノール、p-クミルフェノール等であ る。

【0081】感熱記録層中における電子受容性化合物の 含有量としては、電子供与性染料前駆体1質量部に対し て、0.1~30質量部が好ましい。

(他の成分)

【0082】 [有機塩基] 本発明においては、ジアゾニウム塩とカプラーとのカップリング反応を促進する目的で有機塩基を添加することが好ましい。前記有機塩基は、感光感熱記録層中に、ジアゾニウム塩化合物及びカプラーとともに含有させるのが好ましく、単独で用いても2種以上併用してもよい。前記有機塩基としては、第3級アミン類、ピペリジン類、グアニジン類、ホルムアミジン類、ピリジン類、グアニジン類、ホルムアミジン類、ピリジン類、グアニジン類、ホルムアミジン類、ピリジン類、ゲアニジン類、ホルムアミジン類、ピリジン類、ゲアニジン類、ホルムアミジン類、ピリジン類、ゲアニジン類、サルホリン類等の含窒素化合物等が挙げられる。また、特公昭52-46806号公報、特開昭62-70082号公報、特開昭57-169745号公報、特開昭60-165288号 50

使用可能である。 【0083】中でも特に、N, N′ービス(3ーフェノ ービス (3- (p-メチルフェノキシ) -2-ヒドロキ シプロピル] ピペラジン、N, N'ービス〔3-(p-メトキシフェノキシ) -2-ヒドロキシプロピル] ピペ ラジン、N, N′ービス(3ーフェニルチオー2ーヒド ロキシプロピル) ピペラジン、N, N' ービス〔3 -(β-ナフトキシ) -2-ヒドロキシプロピル) ピペラ ジン、 $N-3-(\beta-t)$ トキシ) -2-tドロキシプ ロピルーN′ーメチルピペラジン、1,4-ビス | [3 – (Nーメチルピペラジノ) – 2 – ヒドロキシ〕プロピ ルオキシ ベンゼン等のピペラジン類、N-〔3-(β ーナフトキシ) -2-ヒドロキシ] プロピルモルホリ ン、1,4-ビス(3-モルホリノ-2-ヒドロキシー プロピルオキシ) ベンゼン、1,3-ビス(3-モルホ リノー2-ヒドロキシープロピルオキシ) ベンゼン等の モルホリン類、N- (3-フェノキシー2-ヒドロキシ プロピル) ピペリジン、N-ドデシルピペリジン等のビ ペリジン類、トリフェニルグアニジン、トリシクロヘキ シルグアニジン、ジシクロヘキシルフェニルグアニジン 等のグアニジン類等が好ましい。

【0084】所望により有機塩基を含有させる場合の、感熱記録層中における有機塩基の含有量としては、ジアゾニウム塩化合物1質量部に対して、0.1~30質量部が好ましい。

【0085】 [増感剤] 前記有機塩基のほか、発色反応を促進させる目的で、感熱記録層中に増感剤を加えることもできる。前記増感剤は、加熱記録時の発色濃度を高くする、若しくは最低発色温度を低くする物質であり、カプラー、有機塩基又はジアゾニウム塩化合物等の融解点を下げたり、カプセル壁の軟化点を低下せしめる作用により、ジアゾニウム塩化合物、有機塩基、カプラー等を反応しやすい状況にするものである。

【0086】具体的には、分子内に芳香族性の基と極性基を適度に有している低融点有機化合物が好ましく、例えば、p-ペンジルオキシ安息香酸ペンジル、a-ナフ チルペンジルエーテル、 $\beta-ナフ$ トエ酸フェニルエステル、a-ヒ ドロキシー $\beta-ナフ$ トエ酸フェニルエステル、 $\beta-ナフ$ トールー(p-ク ロロペンジル)エーテル、1,4 ーブタンジオールー p-2 メチルフェニルエーテル、1,4 ーブタンジオールー p-2 メチルフェニルエーテル、1,4 ーブタンジオールー p-2 エチルフェニルエーテル、1,4 ーブタンジオールー p-2 エチルフェニルエーテル、1 - フェノキシー2 ー (p-1 リルオキシ)エタン、p-1 エタン・p-1 アープロフェノキシ)エタン、p-1 アープェルギげられる。

【0087】 [バインダー] 感熱記録層に用いるバインダーとしては、公知の水溶性高分子化合物やラテックス類等が挙げられる。前記水溶性高分子化合物としては、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、デンプン誘導体、カゼイン、アラビアゴム、ゼラチン、エチレンー無水マレイン酸共重合体、ポリビニルアルコール、エピクロルヒドリン変成ポリアミド、イソブチレンー無水マレインサリチル酸共重合体、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸アミド等及びこれらの変成物等が挙げられ、前記テックス類としては、スチレンーブタジエンゴムラテックス、アクリル酸メチルーブタジエンゴムラテックス、酢酸ビニルエマルジョン等が挙げられる。

【0088】 [顔料] また、色相調整の目的で、感熱記録層中に顔料を含有させてもよい。前記顔料としては、有機、無機を問わず公知のものを使用することができ、例えば、カオリン、焼成カオリン、タルク、ロウ石、ケイソウ土、炭酸カルシウム、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、酸化亜鉛、リトポン、非晶質シリカ、コロイダルシリカ、焼成石コウ、シリカ、炭酸マグネシウム、酸化チタン、アルミナ、炭酸バリウム、硫酸バリウム、マイカ、マイクロバルーン、尿素ーホルマリンフィラー、ポリエステルパーティクル、セルロースフィラー等が挙げられる。

【0089】 [酸化防止剤等] また、発色画像の光及び 熱に対する堅牢性を向上させる、又は定着後の未印字部 分 (非画像部) の光による黄変を軽減する目的で、以下 に示す公知の酸化防止剤等を用いることも好ましい。前 記酸化防止剤としては、例えば、ヨーロッパ公開特許、 同第223739号公報、同309401号公報、同第 309402号公報、同第310551号公報、同第3 10552号公報、同第459416号公報、ドイツ公 開特許第3435443号公報、特開昭54-4853 5号公報、同62-262047号公報、同63-11 3536号公報、同63-163351号公報、特開平 2-262654号公報、特開平2-71262号公 報、特開平3-121449号公報、特開平5-611 66号公報、特開平5-119449号公報、アメリカ 特許第4814262号、アメリカ特許第498027 5号等に記載のものを挙げることができる。

【0090】本発明において、前記ジアゾニウム塩化合物、該ジアゾニウム塩化合物と熱時反応して発色させるカプラー、有機塩基や増感剤等の他の成分、並びに電子供与性染料前駆体、電子受容性化合物の使用形態については特に制限はなく、例えば、(1)固体分散して使用する方法、(2)乳化分散して使用する方法、(3)ポリマー分散して使用する方法、(4)ラテックス分散して使用する方法、(5)マイクロカプセル化を利用する方法等が挙げられる。中でも特に、保存性の観点から、

(5)マイクロカプセル化を利用する方法が好ましく、特に①ジアゾニウム塩化合物とカプラーとの反応を利用した発色系では、該ジアゾニウム塩化合物をマイクロカプセル化した形態が、②電子供与性染料前駆体と電子受容性化合物との反応を利用した発色系では、該電子供与性染料前駆体をマイクロカプセル化した形態が好ましい。

【0091】(マイクロカプセルの製造方法) 本発明においては、感熱記録材料の保存安定性を向上させる点で、前記ジアゾニウム塩化合物及び/又は電子供与性染料前駆体をマイクロカプセルに内包することが好ましい。発色成分をマイクロカプセル化する方法としては、従来公知の方法を用いることができる。例えば、一方の発色成分であるジアゾニウム塩化合物(及び電子供与性染料前駆体)を水に難溶又は不溶の有機溶媒に溶解した神と混合し、ホモジナイザー等の手段により乳化分散した後、加温することによりその油滴界面で高分子形成反応を起こし、高分子物質のマイクロカプセル壁を形成させる界面重合法等が好適に挙げられる。該界面重合法は、短時間内に均一な粒径のカプセルを形成することができる。

【0092】前記有機溶剤としては、例えば、酢酸エステル、メチレンクロライド、シクロヘキサノン等の低沸点補助溶剤、及び/又は、リン酸エステル、フタル酸エステル、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステルその他のカルボン酸エステル、脂肪酸アミド、アルキル化ビフェニル、アルキル化ターフェニル、アルキル化ナフタレン、ジアリールエタン、塩素化パラフィン、アルコール系溶剤、フェノール系溶剤、エーテル系溶剤、モノオレフィン系溶剤、エポキシ系溶剤等が挙げられる。

【0093】具体例としては、リン酸トリクレジル、リン酸トリオクチル、リン酸オクチルジフェニル、リン酸 トリシクロヘキシル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジラウレート、フタル酸ジシクロール、フタル酸ジラウレート、フタル酸ジシクロール、ジェチレングリコールベチン、カレフィン酸ブチル、ゼバシン酸ジオクチル、セバシン酸ジオクチル、セバシン酸ジオクチル、ヤバシン酸ジオクチル、カエン酸アセチルトリエチル、マレイン酸ジブチル、イソアミルビフェニル、ダーンインでリカーン、ジイソプロピルナフタレン、1,1'ージトリルエタン、2,4ージターシャリアミルフェイル、N,Nージブチルー2ーブトキシー5ーターシャリオクチルアニリン、ヒドロキシ安息香酸2ーエチルへキシルエステル、ポリエチレングリコール等の高沸点溶剤が挙げられる。

【0094】中でも、アルコール系溶剤、リン酸エステル系溶剤、カルポン酸エステル系溶剤、アルキル化ピフェニル、アルキル化ナフタレン、ジアリールエタンが特に好ましい。

【0095】更に、前記高沸点溶剤に、ヒンダードフェノール、ヒンダードアミン等の炭化防止剤を添加してもよい。また、前記高沸点溶剤として、特に不飽和脂肪酸を有するものが望ましく、αーメチルスチレンダイマー等が挙げられる。該αーメチルスチレンダイマーには、例えば、三井東圧化学社製の「MSD100」等がある。

【0096】前記水溶性高分子としては、ポリビニルアルコール等の水溶性高分子が挙げられ、例えば、ポリビニルアルコール、シラノール変性ポリビニルアルコール、カルボキシ変性ポリビニルアルコール、イタコン酸変性ポリビニルアルコール、スチレンー無水マレイン酸共重合体、ブタジエンー無水マレイン酸共重合体、エチレンー無水マレイン酸共重合体、ポリアクリルアミド、ポリスチレンスルホン酸、ポリアクリルアミド、ポリスチレンスルホン酸、ポリアクリルアミド、ポリスチレンスルホン酸、ポリテン等が挙げられ、中でも、カルボキシ変性ポリビニルアルコールが好ましい。

【0097】前記水溶性高分子には、疎水性高分子のエ 20 マルジョン又はラテックス等を併用することもできる。 該エマルジョン又はラテックスとしては、スチレンーブ タジエン共重合体、カルボキシ変性スチレンーブタジエン共重合体、アクリロニトリルーブタジエン共重合体等 が挙げられる。この時、必要に応じて従来公知の界面活 性剤等を加えてもよい。

【0098】マイクロカプセル壁を構成する高分子物質としては、例えば、ポリウレタン樹脂、ポリウレア樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、アミノアルデヒド樹脂、メラミン樹脂、ポリスチレン樹脂、スチレンーアクリレート共重合体樹脂、スチレンーメタクリレート共重合体樹脂、ゼラチン、ポリビニルアルコール等が挙げられる。中でも、ポリウレタン・ポリウレア樹脂が特に好ましい。

【0099】例えば、ポリウレタン・ポリウレア樹脂をカプセル壁材として用いる場合には、多価イソシアネート等のマイクロカプセル壁前駆体をカプセル化し芯物質とすべき油性媒体(油相)中に混合し、更にマイクロカプセル壁前駆体と反応してカプセル壁を形成する第2物質(例えば、ポリオール、ポリアミン)を水溶性高分子水溶液(水相)中に混合し、前記油相を水相に乳化分散した後、加温することにより油滴界面で高分子形成反応が生じ、マイクロカプセル壁を形成することができる。

【0100】以下に、前記多価イソシアネート化合物の 具体例を示す。但し、これらに限定されるものではない。例えば、m-フェニレンジイソシアネート、p-フェニレンジイソシアネート、p-フェニレンジイソシアネート、2,6-トリレンジイソシアネート、ナフタレン-1,4-ジイソシアネート、ジフェニルメタンー4,4'-ジイソシアネート、3,3'-ジフェニルメ 50

タンー4, 4' -ジイソシアネート、キシレン-1, 4 -ジイソシアネート、4, 4' -ジフェニルプロパンジ イソシアネート、トリメチレンジイソシアネート、ヘキ サメチレンジイソシアネート、プロピレン-1,2-ジ イソシアネート、ブチレンー1, 2-ジイソシアネー ト、シクロヘキシレンー1,2ージイソシアネート、シ クロヘキシレンー1、4ージイソシアネート等のジイソ シアネート類、4, 4', 4'' ートリフェニルメタン トリイソシアネート、トルエンー2, 4,6ートリイソ シアネート等のトリイソシアネート類、4,4'ージメ チルフェニルメタンー2、2′、5、5′ーテトライソ シアネート等のテトライソシアネート類、ヘキサメチレ ンジイソシアネートとトリメチロールプロパンとの付加 物、2,4-トリレンジイソシアネートとトリメチロー ルプロパンとの付加物、キシリレンジイソシアネートと トリメチロールプロパンとの付加物、トリレンジイソシ アネートとヘキサントリオールとの付加物等のイソシア ネートプレポリマー等である。

【0101】また、必要に応じて、二種類以上を併用してもよい。中でも特に好ましいものは、分子内にイソシアネート基を三個以上有するものである。

【0102】マイクロカプセル化の方法において、カプラー(及び電子受容性化合物)、有機塩基、増感剤等の他の成分、及びマイクロカプセル壁前駆体やこれと反応する第2物質を溶解させる有機溶剤としては、既述の有機溶剤と同様である。

【0 1 0 3】マイクロカプセルの粒径としては、0.1 \sim 1.0 μ mが好ましく、0.2 \sim 0.7 μ mがより好ましい。

【0104】以下に、多色の記録材料の具体的な構成態様について説明する。本発明の感熱記録材料は、支持体上に感熱記録層を1層有する単色の感熱記録材料、及び単色の記録層を複数積層した積層構造の感熱記録層を有する多色の感熱記録材料のいずれであってもよい。多色の感熱記録材料としては、感熱記録層を構成する少なくとも一層が、ジアゾニウム塩化合物と、該ジアゾニウム塩化合物と反応して呈色するカプラーとを含む光定着型記録層である態様が好ましい。

【0105】特に、シアン、イエロー、マゼンタを含むフルカラーの感熱記録層の場合には、支持体上の3層が全てジアゾ系発色剤で構成された形態、あるいは支持体に近い第一層目の感熱記録層が電子供与性染料及び電子受容性化合物を含有するロイコ系発色剤で構成され、第二及び第三層目の感熱記録層がジアゾ系発色剤で構成された形態よりなる感熱記録材料が好ましい。

【0 1 0 6】例えば、下記(a)~(c)に示す態様で 構成されたものであってもよい。

【0107】即ち、(a) 支持体上に、最大吸収波長360±20nmであるジアゾニウム塩化合物と該ジアゾニウム塩化合物と反応し呈色するカブラーとを含有する

光定着型記録層(第一の記録層(A層))と、最大吸収 波長400±20nmであるジアゾニウム塩化合物と該 ジアゾニウム塩化合物と反応し呈色するカプラーとを含 有する光定着型記録層(第二の記録層(B層))と、を 積層してなる記録層を有し、該層上に必要に応じて光透 過率調整層を設け、その上に保護層を設けた記録材料、

(b) 支持体上に、電子供与性染料と電子受容性化合物を含有する記録層(第一の記録層(A層))と、最大吸収波長360±20nmであるジアゾニウム塩化合物と該ジアゾニウム塩化合物と反応し呈色するカプラーとを含有する光定着型記録層(第二の記録層(B層))と、最大吸収波長400±20nmであるジアゾニウム塩化合物と該ジアゾニウム塩化合物と反応し呈色するカプラーとを含有する光定着型記録層(第三の記録層(C

層))と、をこの順に積層してなる記録層を有し、該層上に必要に応じて光透過率調整層を設け、その上に保護層を設けた記録材料、(c)支持体上に、最大吸収波長340±20nm以下のジアゾニウム塩化合物と、該ジアゾニウム塩化合物と呈色反応をするカブラーとを含有する光定着型記録層(第一の記録層(A層))と、最大吸収波長360±20nmであるジアゾニウム塩化合物と反応し呈色するカブラーとを含有する光定着型記録層(第二の記録層(B層))と、最大吸収波長400±20nmであるジアゾニウム塩化合物と反応し呈色するカブラーとを含有する光定着型記録層(第三の記録層(C層))と、をこの順に積層してなる記録層を有し、該層上に必要に応じて光透過率調整層を設け、その上に保護層を設けた記録材料、などである。

【0 1 0 8】 多色記録の方法について、前記(b) 又は 30(c)により以下に説明する。

【0109】まず、第3の記録層(C層)を加熱し、該 層に含まれるジアゾニウム塩とカプラーとを発色させ る。次に、波長400±20nmの光を照射して、C層 中に含まれる未反応のジアゾニウム塩化合物を分解し光 定着した後、第2の記録層 (B層) が発色するに十分な 熱を与え、該層に含まれるジアゾニウム塩化合物とカプ ラーとを発色させる。このとき、C層も同時に強く加熱 されるが、既にジアゾニウム塩化合物は分解されており (光定着されている)、発色能力が失われているため発 40 色しない。さらに、波長360±20nmの光を照射 し、B層に含まれるジアゾニウム塩化合物を分解し光定 着した後、最後に、第1の記録層(A層)が発色しうる 十分な熱を加えて発色させる。このとき、C層、B層の 記録層も同時に強く加熱されるが、既にジアゾニウム塩 化合物は分解されており、発色能力が失われているため 発色しない。

【0110】各層の積層順としては、視感度の低いイエロー層を最下層にすることが、支持体面上の粗さに起因する画質への影響を減らすことができ、特に画質向上を 50

図る場合に有用である。また、全ての記録層(A層、B層、及びC層)をジアゾ系の記録層とした場合、A層及びB層は、発色させた後に光定着を行うことが必要であるが、最後に画像記録を行うC層に関しては、必ずしも光定着を行う必要はない。しかし、形成画像の保存安定性を向上する観点からは、光定着することが好ましい。光定着に用いる定着用光源としては、公知の光源の中から適宜選択でき、例えば、種々の蛍光灯、キセノンランプ、水銀灯等が挙げられ、中でも、高効率に光定着する点で、光源の発光スペクトルが、記録材料に用いたジアゾニウム塩化物の吸収スペクトルとほぼ一致する光源を用いることが好ましい。

【0111】-他の層-

本発明の感熱記録材料においては、支持体上に単数若しくは複数の感熱記録層を有するほか、光透過率調整層を 有してなる態様が好ましい。さらに、必要に応じて中間 層を設けたり、支持体の感熱記録層が設けられた側とは 反対側にバック層を設けてもよい。

【0112】(光透過率調整層)前記光透過率調整層は、紫外線吸収剤前駆体を含有しており、定着に必要な領域の波長の光照射前は紫外線吸収剤として機能しないので光透過率が高く、光定着型感熱記録層を定着する際、定着に必要な領域の波長を十分に透過させ、しかも可視光線の透過率も高いので、感熱記録層の定着に支障を来すこともない。この紫外線吸収剤前駆体は、マイクロカプセル中に含ませることが好ましい。

【0113】また、光透過率調整層に含有する化合物としては、特開平9-1928号公報に記載の化合物が挙げられる。

【0114】前記紫外線吸収剤前駆体は、感熱記録層の 光照射による定着に必要な領域の波長の光照射が終了し た後、光または熱などで反応することにより紫外線吸収 剤として機能するようになり、紫外線領域の定着に必要 な領域の波長の光は紫外線吸収剤によりその大部分が吸 収され、透過率が低くなり、感熱記録材料の耐光性が向 上するが、可視光線の吸収効果がないから、可視光線の 透過率は実質的に変わらない。

【0115】光透過率調整層は感熱記録材料中に少なくとも1層設けることができ、最も望ましくは感熱記録層と最外保護層との間に形成するのがよいが、光透過率調整層を保護層と兼用するようにしてもよい。光透過率調整層の特性は、感熱記録層の特性に応じて任意に選定することができる。光透過率調整層形成用の塗布液(光ちれる。該光透過率調整層塗布液を、例えばバーコーター、ブレードコーター、カーテンコーター、ブレードコーター、カーテンコーター、ブレードコーター、カーテンコーター、ブレードコーター、カーテンコーター、ブレードコーター、カーテンコーター、ブレードコーター、カーテンコーター、ブレードコーター、カーテンコーター、ブレードコーター、カーテンコーター等の公知の塗布方法により塗布して形成することができる。光透過率調整層は、感熱記録層等とに変布形成しても見感熱記録層を乾燥させた後、該層上に塗布形成しても

よい。

【0116】(中間層)感熱記録層を複数積層する場合、各感熱記録層間には中間層を設けることが好ましい。該中間層には、前記保護層と同様、各種バインダーに更に顔料、滑剤、界面活性剤、分散剤、蛍光増白剤、金属石鹸、紫外線吸収剤等を含ませることができる。前記バインダーとしては、保護層と同様のバインダーが使用できる。

【0117】(支持体)前記支持体としては、例えば、ポリエチレンテレフタレートやポリプチレンテレフタレート等のポリエステルフィルム、三酢酸セルロースフィルム等のセルロース誘導体フィルム、ポリスチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリエチレンフィルム、ポリオレフィンフィルム、ポリケーカーがステンフィルム、ポリアクリル酸共重合体フィルム、ポリカーボネートフィルム等の合成高分子フィルム、スび紙、合成紙、プラスチック樹脂層を有する紙、等が挙げられる。前記支持体は、単独であるいは貼り合わせて使用することができる。

【0119】原紙に溶融押し出し塗工される前記熱可塑性樹脂としては、オレフィン樹脂、例えば、ポリエチ体及びこれらの各種重合体の混合物、あるいはエチレンとしては、例えば、LPDE(低密度ポリエチレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)、CA表としては、「新ラミネート加工便覧」(加工技術研究会編)等に記載の公知のラミネーション法から直選択できるが、いわゆるドライラミネーションが協宜といい。

【0121】上述した各種支持体の中でも、原紙の少なくとも一方の表面がポリエチレンでラミネートされてなる紙支持体が好ましく、一般には感熱記録層が形成され 50

る側の表面にラミネートされる。更には、原紙の両方の表面がポリエチレンでラミネートされてなる紙支持体がより好ましく、感熱記録層が形成される側の表面には平面性を上げる目的でラミネートがされ、該表面と逆側の表面にはカールバランスを調整する目的でラミネートがなされる。

【0122】前記合成高分子フィルムは任意の色相に着色されていてもよく、高分子フィルムを着色する方法としては、①フィルム成形前に予め樹脂に染料を混練しフィルム状に成形する方法、②染料を適当な溶剤に溶かした塗布液を調製しこれを透明無色な樹脂フィルム上に公知の塗布方法、例えばグラビアコート法、ローラーコート法、ワイヤーコート法等により塗布、乾燥する方法等が挙げられる。中でも、青色染料を混練したポリエチレンテレフタレートやポリエチレンナフタレート等のポリエステル樹脂をフィルム状に成形し、これに耐熱処理、延伸処理、帯電防止処理を施したものが好ましい。

【0 1 2 3】 前記支持体の厚さとしては、 2 5 ~ 3 0 0 μ mが好ましく、 5 0 ~ 2 5 0 μ mがより好ましい。

【0124】前記感熱記録層、保護層、光透過率調整層、中間層等は、支持体上に、プレード塗布法、エアナイフ塗布法、グラビア塗布法、ロールコーティング塗布法、スプレー塗布法、ディップ塗布法、バー塗布法等の公知の塗布方法により塗布し、乾燥して形成することができる。

[0125]

【実施例】以下、実施例により本発明を説明するが、本 発明はこれらの実施例に限定されるものではない。以 下、実施例中の「部」及び「%」は、それぞれ「質量 部」及び「質量%」を表す。以下において、ジアゾニウ ム塩化合物を単にジアゾ化合物ということがある。 〔実施例1〕

(1) 支持体の作製

LBKP100部からなる木材パルプをダブルディスク リファイナーによりカナディアンフリーネス300ml まで叩解し、エポキシ化ベヘン酸アミド0.5部、アニ オンポリアクリルアミド1.0部、ポリアミドポリアミ ンエピクロルヒドリン0.1部、カチオンポリアクリル アミド0.5部をいずれもパルプに対する絶乾質量比で 添加し、長網抄紙機により坪量100g/m²の原紙を 抄造、ポリピニルアルコールを1.0g/m² 絶乾質量 で表面サイズし、キャレンダー処理によって密度1.0 に調整した。上記原紙のワイヤー面(裏面)側にコロナ 放電処理を行った後、溶融押出機を用いて高密度ポリエ チレンを樹脂厚30μmとなるようにコーティングしマ ット面からなる樹脂層を形成した(この面をウラ面と呼 ぶ)。このウラ面のポリエチレン被覆面にコロナ放電処 理した後、帯電防止剤として酸化アルミニウム(日産化 学工業 (株) 製;「アルミナゾル100」) /二酸化珪 素 (日産化学工業 (株) 製;「スノーテックス〇」) =

1/2 (質量比)を水に分散させて乾燥後の質量で 0.2 g/m² 塗布した。(これを裏PEラミ品と呼ぶ)また、原紙のフェルト面(表面)側にコロナ放電処理を行い、溶融押出機を用いて、二酸化チタン 1 0 質量%及び微量の群青を含有した低密度ポリエチレンを樹脂厚 4 0 μmとなるように溶融押出コーティングし、光沢面からなる樹脂層を形成した(この面をオモテ面と呼ぶ)。オモテ面のポリエチレン被覆面にコロナ放電処理した。

【0126】 (2) 下塗り層液の調液

膨油性合成雲母「ME100」(コープケミカル社製) 2.5質量部に対して水97.5質量部を加え、ダイナミルで分散を行った。これを40℃のゼラチンの5質量%水溶液200g中に添加し、30分間攪拌し、下記界面活性剤-1(5質量%)20mlを加えて下塗り層液とした。

【0128】 (3) シアン感熱記録層液の調製 <電子供与性染料前駆体を含有するカプセル液の調製> ①A液

3- (o-メチルーpージメチルアミノフェニル) -3 - (1' -エチルー2' -メチルインドールー3ーイル) フタリド (電子供与性染料前駆体) 5部を酢酸エチル20部に溶解させた後これにアルキルナフタレン(高沸点溶媒) 20部を添加し、加熱して均一に混合した。得られた溶液に、キシリレンジイソシアナート/トリメチロールプロパンの1/3付加物20部を添加して均一に撹拌し、A液を調製した。

②B液

フタル化ゼラチン6質量%水溶液54部にドデシルスルホン酸ナトリウム2質量%水溶液2部を添加してB液を調製した。B液にA液を加え、ホモジナイザーを用いて乳化分散し、乳化分散液を得た。得られた乳化分散液に水68部を加え、混合して均一にした後、該混合液を撹拌しながら50℃に加熱し、マイクロカブセルの平均粒子径が1.2μmとなるようにカブセル化反応を3時間行わせてカプセル液を得た。

【0129】<顕色剤乳化分散液の調製>1,1-(pーヒドロキシフェニル)-2-エチルヘキサン(顕色剤)2.5部、トリクレジルホスフェート0.3部及びマレイン酸ジエチル0.1部を酢酸エチル10部中に溶解させた。得られた溶液を、ゼラチンの6質量%水溶液20部及び2質量%のドデシルスルホン酸ナトリウム水溶液2部を混合した溶液に投入し、ホモジナイザーを使用して10分間乳化し、乳化分散液を得た。

【0130】<塗布液の調製>

(4) マゼンタ感熱記録層液の調製

34

くジアゾ化合物を含有するカプセル液の調製>下記構造式で示されるジアゾ化合物(1)(365 n mの波長の光で分解)2.0部を酢酸エチル20部に溶解した後、更にアルキルナフタレン20部を添加し、加熱して均一に混合した。得られた溶液にキシリレンジイソシアナート/トリメチロールプロパン1/3の付加物(カプセル壁剤)15部を添加し、均一に混合してジアゾ化合物の溶液を得た。得られたジアゾ化合物の溶液を、フタル化ゼラチンの6質量%水溶液2部を混合した溶液に添加し、ホモジナイザーを使用して乳化分散した。

【0131】得られた乳化分散液に水68部を加えて均一に混合し、撹拌しながら40℃に加熱し、カプセルの平均粒子径が1.2μmとなるように3時間カプセル化反応を行わせてカプセル溶液を得た。

【0132】 【化15】 ジアゾ化合物(1)

【0133】<カプラー乳化分散液の調製>下記カプラー(1)2部、1,2,3ートリフェニルグアニジン2部、トリクレジルホスフェート0.3部及びマレイン酸ジエチル0.1部を酢酸エチル10部中に溶解した。得られた溶液を、ゼラチンの6%水溶液20部とドデシルスルホン酸ナトリウムの2%水溶液2部を混合した水溶液中に投入した後、ホモジナイザーを用いて10分間乳化し、カプラー乳化分散液を得た。

【0134】 【化16】 カプラー(1)

【0135】<塗布液の調製>先に調製したジアゾ化合物を含有するカプセル液にSBRラテックス(住友ノーガタック社製;「SN-307」)をカプセル固形分に対し40質量%添加し、その後カプラー乳化液をジアゾ化合物を含有するカプセル液に対し質量比で3/2となるように混合して、マゼンタ層用塗布液を得た。

【0136】(5)イエロー感熱記録層液の調製

<ジアゾ化合物を含有するカプセル液の調製>2,5-ジプトキシー4ートリルチオベンゼンジアゾニウムヘキ サフルオロフォスフェート(ジアゾ化合物:420nm の波長の光で分解)3. 0部を酢酸エチル20部に溶解 した後、これに高沸点溶媒としてアルキルナフタレン2 0 部を添加し、加熱して均一に混合した。得られた溶液 に、カプセル壁剤としてキシリレンジイソシアナート/ トリメチロールプロパンの1/3付加物を15部添加 し、均一に混合してジアゾ化合物の溶液を得た。得られ たジアゾ化合物の溶液を、フタル化ゼラチンの6質量% 水溶液54部とドデシルスルホン酸ナトリウム水溶液2 部を混合した溶液に添加し、ホモジナイザーを使用して 乳化分散した。得られた乳化分散液に水68部を加え、 均一に混合した溶液を更に撹拌しながら40℃に加熱 し、カプセルの平均粒子径1. 3μmとなるように3時 間カプセル化反応を行わせカプセル溶液を得た。

<カプラー乳化分散液の調製>2ークロロー5ー(3ー(2,4ージーtertーペンチル)フェノキシプロピルアミノ)アセトアセトアニリド2部、1,2,3ートリフェニルグアニジン1部、トリクレジルホスフェート20.3部及びマレイン酸ジエチル0.1部を酢酸エチル10部中に溶解し、ゼラチンの6質量%水溶液20部とドデシルスルホン酸ナトリウムの2質量%水溶液2部を混合した水溶液中に投入し、ホモジナイザーを使用して10分間乳化し、乳化分散液を得た。

< 塗布液の調製>先に調製したカプラー乳化分散液をジアゾ化合物を含有するカプセル液に対し質量比で3/2となるように混合して、イエロー層用塗布液を得た。

【0137】(6)中間層液の調製

ゼラチン(新田ゼラチン株式会社製;商品名「#750」)15質量%水溶液10部にポリアクリル酸(日本純薬株式会社製;商品名「ジュリマーAC-10L」)の15質量%水溶液3質量部を加えて均一に混合し、中間層液を得た。

【0138】 (7) 光透過率調整層塗液の調液

(8) 保護層液の調液

EP130 (7質量%)100g水50gパリファイン BF21分散液 (20質量%)10g界面活性剤-1 (2質量%)5ml界面活性剤-2 (5質量%、メタノール溶液)5ml

ただし、「EP130」電気化学工業社製のドデシル変性ポリビニルアルコール、「バリファイン BF21分散液」は堺化学工業社製の硫酸バリウム超微粒子である。なお、上記界面活性剤-2は下記構造式で示される、エアプロダクツジャパン社製のダイノール604であった。

(9) 感熱記録材料の作製

ポリエチレンでラミネートした紙支持体のオモテ面に、 支持体から順に、下塗り層液、シアン感熱記録層液、中 下記に示す化合物1.5部、還元剤としてR-6を0. 5部、酢酸エチル6.0部及び燐酸トリクレジル0.8 部と混合し、十分に溶解した。カプセル壁剤としてキシ リレンジイソシアナート/トリメチロールプロパン (7 5%酢酸エチル溶液:武田薬品社製;「タケネートD1 10N1) 3. 0部をこの溶液に添加し、均一になるよ うに攪拌した。8質量%のカルボキシ変性ポリビニルア ルコール (クラレ (株) 製;「KL-318」) 水溶液 29. 7部を用意し、先の溶液に添加し、ホモジナイザ -にて乳化分散を行った。得られた乳化液を40部のイ オン交換水に添加し40℃で3時間攪拌し、カプセル化 反応を行わせた。この後、7.0部のイオン交換樹脂 「アンバーライトMB-03」 (オルガノ社製) を添加 してさらに1時間攪拌を行った。このようにして目的の 塗布液を調製した。カプセルの平均粒径は0.35μm であった。

[0139]

【化17】

[0140]

間層液、マゼンタ感熱記録層液、中間層液、イエロー感熱記録層液、光透過率調整層液、および保護層液となるように多層に塗布し、乾燥して多色感熱記録材料100を得た。塗布量は、乾燥後の固形分換算で、支持体側から順次下塗り層が1.0g/m²、シアン感熱記録層が6.1g/m²、中間層が1.0g/m²、マゼンタ感熱記録層が7.8g/m²、中間層が1.0g/m²、イエロー感熱記録層が7.2g/m²、光透過率調整層が1.5g/m²、および保護層が1.2g/m²とし

た。

【0141】 [実施例2] 界面活性剤-2を下記構造式で示されるサーフィノール104E (10%メタノール溶液、日進化学工業(株)) に変更した他は実施例1と同様に感熱記録材料を作成した。

【化18】

【0143】〔実施例3〕界面活性剤-2の量を2ml に変更した他は実施例1と同様に感熱記録材料を作成した。

〔比較例1〕界面活性剤-2を下記構造式の5質量%メタノール溶液に変更した他は実施例1と同様に感熱記録材料を作成した。

[0144]

【化19】

界面活性剤- 2 C₈H₁₇SO₂NCH₂CO₂K C₃H₇ 38

【0145】 〔比較例2〕界面活性剤-2の量を10m 1に変更した他は比較例1と同様に感熱記録材料を作成 した。

[比較例3] 界面活性剤-2の量を2mlに変更した他は比較例1と同様に感熱記録材料を作成した。

【0146】<評価>各実施例及び比較例の感熱記録材料をA4サイズで5枚ずつ作成したときの面状故障(塗布ムラ)の個数を目視で計測した。結果を表1に示す。

[0147]

。 【表1】

	面状故障数
実施例1	0
実施例2	0
実施例3	0
比較例1	2
比較例2	2
比較例3	2

【0148】表1から本実施例の感熱記録材料では、比較例のものとは異なり、塗布ムラが発生していないことがわかる。

20 [0149]

【発明の効果】本発明によれば、塗布ムラのない感熱記録材料を提供することことができる。

30

40